

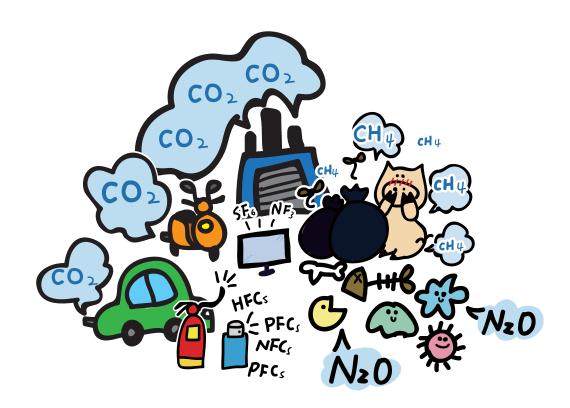


溫室氣體主要包含二氧化碳( $CO_2$ )、甲烷( $CH_4$ )、氧化亞氮( $N_2O$ )、氫氟碳化物類(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫( $SF_6$ )、三氟化氮( $NF_3$ ),從下表可以看出這些溫室氣體的製造途徑。這些溫室氣體吸收地球表面反射的輻射熱,所以對地球的溫度和氣候影響極大,而碳匯可以吸收二氧化碳,減輕溫室效應的方法!

		<b>•</b>
氣體	產生來源	暖化潛勢 (一百年平均)
二氧化碳 ( CO <sub>2</sub> )	大量化石燃料燃燒,如:煤、天然氣、廢棄物。	1
甲烷 ( CH <sub>4</sub> )	家畜、沼澤、垃圾場排放等。	25
氧化亞氮 ( N <sub>2</sub> O )	化石燃料燃燒、微生 物及化學分解排放。	298
氫氟碳化物類 (HFCs)	冷媒、滅火器、噴霧 器等化學成分,也是 破壞臭氧層的氣體。	124-14800
全氟碳化物(PFCs)	滅火器、噴霧器等化 學成分, 鋁製品等。	7390-17700
六氟化硫 (SF <sub>6</sub> )	工業用半導體、鎂製品、電力設備。	22800
三氟化氮(NF <sub>3</sub> )	製造平面電視、電腦 顯示器、小型電路和 太陽能板。	17200



溫室氣體除了可以吸收地球表面反射的輻射熱,它的壽命還很長!舉例來說,二氧化碳就可以在大氣中停留50-200年、甲烷大約是12-17年、氧化亞氮大約是120年、氟氯碳化物是50-100年,這些氣體又難以回收分解,所以多以100年影響作為全球暖化的量化單位。





二氧化碳當量( $CO_2e$ )是溫室氣體的標準單位,也就是把不同的溫室氣體對於暖化的影響程度用同一種單位來表示。

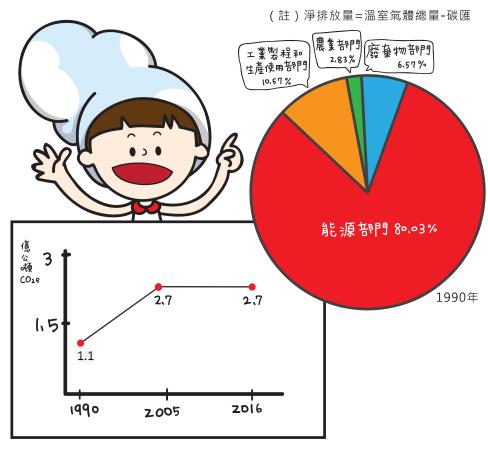
每一種氣體都會有不同的全球暖化潛勢(global warming potential),也就是特定時間內(通常指一百年)每種氣體相對於 $CO_2$ 所造成的暖化影響力。透過全球暖化潛勢係數,將不同種的溫室氣體轉化成二氧化碳當量

甲烷的溫暖化潛勢是25 (代表一公噸的甲烷所造成的暖化效應是同量 $CO_2$ 的25倍),氧化亞氮的暖化潛勢是298,以及其他含氟氣體溫暖化潛勢甚至超過10,000。





溫室氣體的種類主要來自於二氧化碳,其次是甲烷及氧化亞氮。臺灣在1990年的溫室氣體淨排放量總共有1.1億公噸二氧化碳當量( $CO_2e$ ),以這個基準來看,2016年的淨排放量為2.7億公噸 $CO_2e$ (包含林業碳匯),大約是1990年的兩倍!年平均成長了3.4%呢!



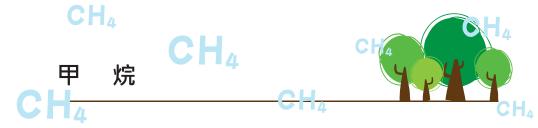
**CO**<sub>2</sub>

## 二氧化碳



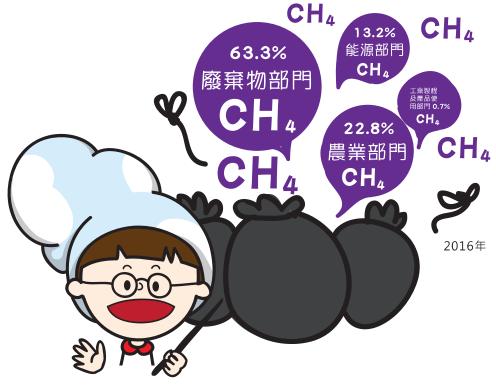
臺灣排放的二氧化碳,從1990年1.2億開始到2016年 2.8億公噸 $CO_2e$ ,增加了125%的二氧化碳,年平均成長率 是3.2%,主要是能源產業(如電廠等)、製造與營造業(如使用電力及熱能的工廠)、運輸業(如公路及鐵路交通等)所造成。二氧化碳的排放部門與排放量占比如下圖所示。





臺灣的甲烷主要來源是廢棄物部門,從1990年開始 1.12千萬到2016年0.56千萬公噸 $CO_2$ e,減少了49.5%,年平均成長率是-2.6%。甲烷的排放部門與排放量占比如下圖所示。

為什麼甲烷排放量減少呢?因為開始實施資源回收與垃圾焚化,大量減少垃圾掩埋量,因此甲烷的排放量是減少最多的!其他沼氣回收發電的政策、污水接管率增加也是排放量減少的重要因素呢!



N,O

N<sub>2</sub>O

#### 氧化亞氮

N<sub>2</sub>O



臺灣氧化亞氮的主要排放源,來自於工業製程及產品使用部門與農業部門,工業製程及產品使用部門之排放,來自於化學工業及電子工業,目前是逐年增加的趨勢,而農業部門中以土壤排放為主,但因為實施休耕及推廣合理施肥,使得排放量減少。

臺灣1990年氧化亞氮排放量為2,895千公噸 $CO_2e$ ,2016年為4,701千公噸 $CO_2e$ ,增加62.4%。

# 工業製程及產品使用部門(36.3%)

- ◆己內醯胺生產
- ◆硝酸生產
- ◆積體電路或半導體
- ◆TFT平面顯示器

#### 農業部門(29.7%)

- ◆農地化學肥料使用
- ◆動物排泄物
- ◆固氮作物
- ◆農作物殘體

#### 其他(34.0%)

- ◆電廠
- ◆化學材料與化學製品製造業
- ◆公路運輸
- ◆廢水處理

國家溫室氣體排放,你了解多少?

### **HFCs**

## 氫氟碳化物類 HFCs



HF<del>Cs</del>

工業製程及產品使用部門是臺灣氫氟碳化合物排放的主要來源,其中又以化學工業的含氟化合物生產為最大比例,其次是半導體、冷凍空調(不包含混合氫氟化物冷媒)還有滅火器。排放趨勢從1993年至2016年增加了31.3%,2016年排放量為991千公噸CO<sub>2</sub>e,年平均成長率為1.2%。尤其在2011年為了因應蒙特婁議定書的管制時程,臺灣冷凍空調改用其他替代品,導致排放量微幅上升

#### 全氟碳化物



2016年臺灣全氟碳化物的排放量為1,045千噸CO<sub>2</sub>e,占總溫室氣體排放的0.36%。早期因為積體電路或半導體尚未大量生產,有關全氟碳化物的排放量相關資料不齊全,所以沒辦估算其排放量。直到2004年後臺灣半導體產業協會配合政府推動自願減量,包含半導體業、光電等產業導入安裝尾氣處理設施,同時以量測程序進行製程的改善,全氟碳化物排放量才逐年下降。

**PFCs** 

**PFCs** 

PFCs HFCs

**PFCs** 

SF<sub>6</sub> 六氟化硫



2016年臺灣六氟化硫總排放量占總溫室氣體排放的 0.4%,因為TFT平面顯示器、電力設備及鎂生產使用量的增加導致六氟化硫的排放量從2002年開始逐年上升,又以 2004年排放了5.2百萬公噸 $CO_2$ e,為最高排放量,而後因六氟化硫使用量減少,2016年排放量減少為1.1百萬公噸  $CO_2$ e,減少了78.8%呢!

### 三氟化氮



2016年三氟化氮占臺灣總溫室氣體排放量的0.2%,因為半導體使用量增加,三氟化氮的排放量自2001年起逐年上升,到了2007年半導體的使用大幅驟減,其排放量也跟著減少,2013年又因半導體及TFT平面顯示器使用量增加,使三氟化氮排放量從2012年的0.3百萬公噸CO<sub>2</sub>e上升到了2015年的0.6百萬公噸CO<sub>2</sub>e!